

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu: HES 1 – Ochrona własności intelektualnej
Nazwa w języku polskim: HES 1 – Ochrona własności intelektualnej
Nazwa w języku angielskim:

Dane dotyczące przedmiotu:

Jednostka oferująca przedmiot: Wydział Organizacji i Zarządzania
Przedmiot dla jednostki: Politechnika Śląska
Poziom i forma studiów: I st., studia niestacjonarne
Cykl dydaktyczny: semestr zimowy, 2023/24
Koordynator przedmiotu cyklu: Dr Szymon Rubisz

Domyślny typ protokołu dla przedmiotu:

ZAL

Język wykładowy:

Polski

Strona WWW:

<https://platforma.polsl.pl/roz/>

Punkty ECTS

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami prawa własności intelektualnej oraz podstawowymi pojęciami z zakresu tworzących tą gałąź prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. W wyniku tego studenci winni posiadać podstawową wiedzę w zakresie przysługujących uprawnionemu z praw na dobrach niematerialnych środków ochrony przed naruszeniem tym praw.

Opis:

Kurs obejmuje następujące treści:

1. Pojęcie własności intelektualnej. Geneza praw własności intelektualnej. Charakter prawny praw na dobrach niematerialnych. Zasady prawa własności intelektualnej. Europejski i międzynarodowy kontekst prawa własności intelektualnej. Źródła prawa własności intelektualnej.
2. Treść prawa autorskiego (przedmiot, podmiot, autorskie prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek)
3. Zdolność patentowa wynalazku. Prawo do patentu. Prawo z patentu i jego ograniczenia. Wzory użytkowe i przemysłowe. Topografie układów scalonych. Znaki towarowe. Oznaczenia geograficzne. Utwory audiowizualne. Programy komputerowe. Bazy danych. Projekty racjonalizatorskie.

Literatura:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2019
R. Golać, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2018
A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010
S. Rubisz, Memy internetowe w świetle prawa autorskiego, w: "Zeszyty Prawnicze UKSW", vol 18, nr 2, Warszawa 2018
Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2019 poz. 1231
Ustawa z 30 czerwca 2000 Prawo własności przemysłowej, Dz. U 2017 poz. 776

Efekty uczenia się:

E1: student zna i rozumie pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, a także normy prawne i reguły funkcjonowania instytucji zajmujących się reprezentacją podmiotów praw wyłącznych oraz ochroną tych praw; odpowiada kierunkowym efektom kształcenia (K1A_W5).

Umiejętności: potrafi

E2: student jest gotów interpretować sytuacje prawne w zakresie eksploatacji przedmiotów własności intelektualnej, a także oceniać skutki podejmowanych w związku z tym decyzji (K1A_K1).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie ustalana odpowiednio do wyniku kolokwium zaliczeniowego (min. min. 60% punktów)

Praktyki zawodowe: